PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2000-163730

(43) Date of publication of application: 16.06.2000

(51)Int.Cl.

G11B 5/66

G11B 5/73

(21)Application number: 10-333214 ·

(71)Applicant: MATSUSHITA ELECTRIC IND CO

LTD

(22)Date of filing:

24.11.1998

(72)Inventor: GOTO YOSHIKI

FUJITA TAKASHI

(54) MAGNETIC RECORDING MEDIUM

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To obtain a surface profile which does not cause transfer of the profile in the production process by specifying the max. height of projections in the surface profile of a substrate for each of the magnetic recording layer side and the opposite side, and forming a metal magnetic layer as a magnetic recording layer.

SOLUTION: The substrate used has such surface properties that projections on the magnetic recording layer side are formed into the density with 0.1 to 0.5 µm space among the projections and with 10 to 30 nm projection height, that the proportion of projections with 20 to 30 nm height in 1 μ m2 is >50%, and that on the opposite side of the magnetic recording layer, the space among the projections is 1 to 3 µm, height of projections is 20 to 100 nm, and the proportion of projections having 40 to 100 nm height in 50 µm2 is >70%. By forming a laminated structure for the formation of the substrate, the substrate can be easily realized and independently controlled and prevents defects such as powder dropping. Thus, the obtd. structure shows improved yield and quality.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

06.03.2002

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or

application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2000 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出顧公開番号 特開2000-163730 (P2000-163730A)

(43)公開日 平成12年6月16日(2000.6.16)

(51) Int.CL.7

識別記号

FΙ

テーヤコート*(参考)

G11B 5/66

5/73

G11B 5/66 5/704 5D006

審査請求 未請求 請求項の数9 OL (全 7 頁)

(21)出願番号

特顏平10-333214

(22)出顧日

平成10年11月24日(1998.11.24)

(71)出顧人 000005821

松下電器産業株式会社

大阪府門真市大字門真1006番地

(72)発明者 後藤 良樹

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器

産業株式会社内

(72)発明者 藤田 隆志

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器

産業株式会社内

(74)代理人 100092794

弁理士 松田 正道

Fターム(参考) 50006 CB01 CB05 CB06 CB07 CB08

DAOO FAO2 FAO5

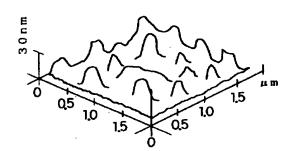
(54) 【発明の名称】 磁気記録媒体

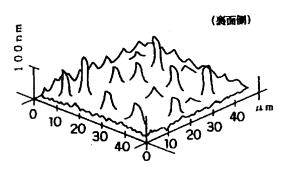
(57)【要約】

【課題】従来の磁気記録媒体で用いる基板フィルムの表 面形状が、磁性面側、裏面側の突起高さの最大形状が適 正化されておらず、形状転写の発生や、不安定走行とい った課題が存在する。

【解決手段】基板の表面が、磁気記録層側では突起高さ が最大30mmで形成され、これとは反対側の面では突起高 さが最大100mmで形成され、フィラー混入した樹脂層を 重ねた積層型のフィルム基板を用いる。

(磁性函侧)





【特許請求の範囲】

【請求項1】非磁性基板上に磁気記録層を備えた磁気記録媒体において、前記基板はその表面形状が、前記磁気記録層側では突起高さが最大30mであり、これとは反対側の面では突起高さが最大100mであり、また前記磁気記録層は金属磁性層であることを特徴とする磁気記録媒体。

1

【請求項2】前記磁気記録層側の表面形状は、突起物間の間隔が0.1~0.5μmであり、突起の高さが10~30nmであり、20~30nmの高さを有する突起物が1μm平方の中で 10 50%を超えることを特徴とする請求項1に記載の磁気記録媒体。

【請求項3】前記磁気記録層側とは反対側の表面形状は、突起物間の間隔が1~3μmであり、突起の高さが20~100nmであり、40~100nmの高さを有する突起物が50μm平方の中で70%を超えることを特徴とする請求項1に記載の磁気記録媒体。

【請求項4】前記基板は、フィラー混入した樹脂層が重ねられて形成されてなる積層型のフィルム基板であることを特徴とする請求項1、2又は、3に記載の磁気記録 20 媒体

【請求項5】反転温度が110℃を超え、熱物性では熱収 縮率が1/3~1/5、熱膨張が2~3倍の熱変形を示すフィル ム基板を備えたことを特徴とする磁気記録媒体。

【請求項6】5~40°Cの温度変化に対して、変形率が、幅(TD)方向で、高さ/幅の比で±0.5%の範囲にあることを特徴とする請求項5に記載の磁気記録媒体。

【請求項7】10~80%RHの湿度変化の変形に対して、変形率が、高さ/幅の比で±5%の範囲にあることを特徴とする請求項5又は6に記載の磁気記録媒体。

【請求項8】非磁性基板のポリエチレンナフタレート中 にパラ系アミド重合体を混入したフィルム基板を用いる ことを特徴とする磁気記録媒体。

【請求項9】前記パラ系アミド重合体がポリパラフェニレンビスチアゾールであることを特徴とする請求項8に記載の磁気記録媒体。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、デジタルカメラ、 パソコンなどの情報産業分野等に用いられる磁気記録媒 40 体およびその製造方法に関する。

[0002]

【従来の法告】従来、磁気記録媒件では、バイング に ア一酸化鉄または、Co被着一酸化鉄粒子を混合した塗 布型磁気記録媒体が使われている。

【0003】一方、記録密度の高密度化、映像の高品質 化を目的とした媒体として、非磁性基板上に金属磁気記 録層を直接メッキ法、スパッタリング法、真空蒸着法、 イオンプレーティング法等によって形成する金属薄膜型 記録媒体の開発が行われてきており、デジタル映像機器 50

への記録媒体として現在すでに市販されている。

【0004】ところが開発の方向として、軽、薄、短、 小化の傾向は市場の要望で常に必要され、このニーズに 適した条件を整えるには、磁気媒体としてのさらに高い 仕様が望まれる。

【0005】例えば媒体の表面性であれば、スペーシングロスがますます小さくなり、媒体の表面は、より均一で小さな突起形状の形成が必要とされる。また変化する温湿度条件などに対しては、磁気ヘッドのトラックからのずれ信号の低下が発生してブロックノイズが拡大し、より顕著になる課題が生じている。この課題の改良がないと、映像の低品質化や、あるいは走行耐久性が劣化するなどの問題点が生じる。

[0006]

【発明が解決しようとする課題】このため従来上記課題を改良するために、特開平9-164641号公報(基板の熱物性改良)、特開平9-115128号公報(機械的強度の制御改良)、特開平6-200875号公報(記録媒体を加熱する)に記載された技術で、多くの改良提案がなされてきた。しかし、いまだ不十分な特性しか実現できていないのが現状であった。

【0007】本発明は、このような従来の磁気記録媒体 の課題を考慮し、適正な表面性と、熱、湿度に強い磁気 記録媒体を提供することを目的とする。

[0008]

【課題を解決するための手段】本発明は、表面性については、磁気記録媒体の磁性関表面と裏面関表面のラフネス形成がより適正化された組み合わせになっておれば、作製時の転写は発生せず長手方向でラフネス傾斜をなく30 することが可能となる。

【0009】また熱物性については、基板の反転温度が >110℃で、熱収縮率が1/3~1/5、熱膨張が2~3倍の熱 変形を示すフィルム基板を用いると、カールなどの問題 点がなくなり、仕様温度範囲の拡大や保存期間の長期化 が可能となる。

【0010】さらに用いるポリエチレンナフタレート中 にパラ系アミド重合体を混入したフィルムとすると、分 子間間隔が小さくなり、例えばポリパラフェニレンビス チアゾールであれば、上記の課題に対してより改良され る磁気記録媒体が可能となる。

【0011】本発明は、ロールの長手方向においては一定した表面性が得られ、温度、湿度変化に対しても、くりかえし走行可能な信号品質が安定した磁気記録媒件を実現できる。

[0012]

【発明の実施の形態】以下本発明の実施の形態について 図を用いて説明する。

【0013】図1は本発明の磁気記録媒体の構成である。図1において1は非磁性基板、2は金属薄膜型磁気記録層である。3はアディCVDカーボン層、4は潤滑

層、5はバックコート層である。

【0014】図1において金属薄膜型磁気記録層2は、 Fe. Co. Niから選ばれる少なくとも1種以上を含む強磁性 金属、またはこれらとMn, Cr, Ti, P, Y, Sm, Bi等またはこれ らの酸化物を組み合わせた合金であり、とりわけCo、Cr、 Niから選ばれる少なくとも1種以上の元素を含み、これ らの元素を真空蒸着、スパッタ等によって厚み~0.2µ■ 以下程度で形成される。3はプラズマCVDカーボン層 で、低級炭化水素ガスなどを原料として作製される炭素 膜である。4は潤滑層で、低級脂肪族などの化合物で形 10 成されている。5はバックコート層で、樹脂、カーボン などの含む塗料で形成された導電性の膜である。

【0015】非磁性基板1は、例えば、ポリアミド、ポ リイミド、ポリエチレン、ポリエチレンテレフタタレー ト、ポリエチレンナフタレート、ポリブチレンナフタレ - トの高分子フィルムである。中でも昨今の記録密度の 向上により、表面均一性、耐熱性、厚みの薄膜化、機械 的強度の一定性などの要求により、入手の容易さ、価 格、取り扱いのし易さなどから、ポリエチレンナフタレ - トやこれと類似のプラスチック材が望ましい。

【0016】たとえば表面性に関しては、記録層作製段 階で高輻射熱に暴露されたり、突起物の高さが適切でな いと記録層薄膜の形成の際、半月状にピンホールが形成 されて信号欠陥につながる。そこで基板の表面形状が、 磁気記録層側では突起高さが最大30mmで形成され、これ とは反対側の面では突起高さが <100mmに形成される。 そのためフィラー混入した樹脂層を重ね積層型のフィル ム基板とする。それによって、作製段階でロールの外 側、芯側での表面形状についての 差異がなくなり、長 手方向での一様性が得られる。また望ましくは、磁気記 30 ルを作製した。 録層側の突起物間の間隔が、0.1~0.5μ■の密度で形成 され、突起高さが10~30nmの範囲であり、20~30nmの 高さを有する突起物が1μ■平方の中で>50%にある表面 性を有し、一方磁気記録層の反対側では、突起物間の間 隔が1~3μmであり、突起の高さが20~100nmの範囲にあ り、40~100nmの高さを有する突起物が50µm平方の中で >70%の表面性を有している基板を用いることがよい。 さらに、基板の形成に際し、積層した構造とすることに よって、実現容易性や、独立した制御が可能となり、粉 落ちなどの欠陥がなくなるため、歩留まり品質も向上し 40 た構造となる。

【0017】熱物性に関しては、TMA(熱機械試験器 自油棚の 201 により海岸で、 円配温度が2.4400 、 煮 向件殺 1 707 により傍走し、 火製値及が21100 、 煮 収縮率が1/3~1/5、熱膨張が従来より2~3倍の熱変形を 示す仕様を実現することが必要である。このためには、 長手 (MD) 方向、幅 (TD) 方向での延伸比を工夫 し、機械的強度などのバランスを考慮したフィルム基板 を用いる。こうした基板と金属磁気記録層の応力適正に

より、温度変化では5~40°Cの範囲の変形に対して、幅 (TD)方向で、高さ/幅の比で±0.5%の範囲に抑制 される。一方湿度変化では、10~80%RHの範囲に対し て、変形率が高さ/幅の比で±5%の範囲に抑制されの で、利用温度範囲の拡大や保存期間の長期化の特性を示 す磁気記録媒体が提供できる。ここで、幅、高さは、図 5に示すように定義されている。

【0018】他方、ポリエチレンナフタレート中にパラ 系アミド重合体を混入して作製したフィルム基板は、分 子の剛直性が増しより改良される。このパラ系アミド重 合体の一例としてポリパラフェニレンビスチアゾールが ある。これは、結合主鎖であるCとN、Sの結合形態で あるため、分子間間隔が小さくなり収縮などにあらわれ る分子回転などの熱運動が、温度のより高いところにな るまで発生しない。

【0019】このことは、TMAによる反転温度や熱変形 率が改良されることを意味し、可とう 性と同時に固体 基板近い性質を有する磁気記録媒体が実現できる。

【0020】以上のことから、本発明の磁気記録媒体に 20 よれば、作製段階でもロールの巻外側、芯側の長手方向 でも表面ラフネスが一定の磁気媒体を、粉落ちなく実現 でき、また温度、湿度変化に対する変形も抑制できるか ら、広い利用温度範囲を有し、長期間の保存期間を有す る磁気記録媒体が実現できる。

[0021]

【実施例】次に実施例により本発明をさらに詳細に説明

(実施例1)基板に幅500mm、厚み4μmのPENフィル ムを6000■使用し、(表1)に示す各種面粗さのサンプ

【0022】磁気記録層は、酸素グロー状態でCoを1 層または2層積層した金属薄膜型磁性層を厚み0.16μ■ で構成し、さらに樹脂を含むバックコートを施した。そ してプラズマCVD成膜法によるカーボン保護層を形成 し、トリ (パーフロロオクチル) トリエトキシシランを 1000ppm溶解させたイソピロピルアルコールで塗布して 潤滑層を備えた磁気記録媒体を得た。またこの時これら の比較例として (表1) に示すサンプルも作製した。

【0023】ラフネス評価はAFMを用いて調べ、一例 として図2に示すデータから突起物の高さおよび突起物 の距離間隔を抽出した。転写の有無は光学顕微鏡による 観察をして1cm2領域で突起物とは異なる特異的な付着 物に限定して有無を調べた。アーブのブッキでの計画 は、1/4インチにスリットしたあと、60分長にインカ セしたDVテープを市販のデジタルカメラにセットし走 行させて比較した。

[0024]

【表1】

サンブルNo.				磁性層		基	板	転		写	
								磁性面侧	のラフネス	突起 の	相互移り
				構	成	磁性面侧	裏面倒	卷外	巻芯	卷外	巻芯
1	高	ż	np	С	00	23	85	25	20	異物なし	異物なし
	問	陽	μm	崩	層	0. 12	1.5				
2	高	č	010	同	上	30	100	28	25	異物なし	異物なし
	醄	隔	μ∎			0. 15	2. 5				
3	高	ż	1178	Co	Ó	30	75	25	25	異物なし	異物寂寞
	間	网	μ=	2	眉	0. 48	2. 9				
4	高	さ	RID	Co)	25	75	23	23	異物なし	異物痕跡
	分	布	%	東	屬	55	90				
6	髙	ŧ	RD	C	0	20	87	26	27	異物なし	異物なし
	分	布	%	2	磨	65	75				
6	積層	壓	タイプ	Co	0	22	95	23	23	異物なし	異物なし
	715	-ኢ		斯·	· //	0. 45	72				
比較例	高	ð	no	Co	0	35	105	45	65	異物なし	異物あり
	閧	關	μm	単	眉	0.6	3.5				

【0025】すると(表1)に示すようの比較例は、磁性面側で突起高さが>30nmで形成され、かつこれとは反対側の面で突起高さが>100nmに形成されている基板上にCo単層を形成して構成した磁気記録媒体では、磁性面のラフネスが製作中の巻外側と巻芯側でともに初期組 30 さより大きくなっており、かつその大きさも芯側で増加していた。そして転写物の有無も巻外では見られなかったが、芯側では接着性が強いため裏粒子の付着のような類の粒子が観察された。したがってデッキ走行試験でも、くりかえし走行中に再生出力が6dBほど低下し、画面ぶれが生じてきて使用にならなかった。

【0026】これに対し、本発明にかかるサンブルは、たとえばNo. 1~3では走行試験でもほとんど初期状態を実現できているため、耐久性のあるテープとして実現されていることがわかった。これらは突起物の高さや40突起物間の間隔が適正化されているため、ロールの長尺方向においてほとんどラフネスが変化なく、かつ転写もなく、あっても衰弱程度であったことによるものと断定できる。またこれらの突起物のある高さ以上の占める割合が、サンブルNo. 4、5のように実現されていると、画面ぶれは生じないものの、1 d B程度の出力低下で走行し、適正であった。そして、このような表面が、サンブルNo. 6のようにフィラー混入した樹脂層を重ねた積層型のフィルムになっていると、作製中にフィラー内が構造のため数弦ない発生せず同じとうか性性が得来50

- * られるなど、より改良された磁気記録媒体として提供可能となる。なお、このフィラー内添構造とは、バインダ成分に粒子状のフィラー物を前もって混ぜた物を原料にして、製膜された構造を意味する。
- 0 【0027】したがって以上の実施例に述べたように、 突起物の高さや突起物間の間隔が適正化されたフィルム 基板と金属磁気記録層で構成される磁気記録媒体は、長 尺方向に変質のない耐久性が確保された性能を有し、さ らにフィラー混入した樹脂層を重ねた積層型のフィルム での構成では、作製中の安定姓がより改良される磁気記 録媒体であるといえる。

(実施例2) 非磁性基板に4.8μmの厚みのPENフィルムを用いた。これ以外の構成は実施例1と同様である。そしてこれらのテープを作製するにあたって、(表2) に示す熱物性を変化させた基板を用い、3種類の磁気記録媒体を作製した。同時に比較サンプルとして厚み6μmのPETフィルムを用いて作製した。

【0028】反転温度、熱膨張係数は、図3に示すように、TMA (熱機械試験機)で得る値で、熱収縮は100でで30分放置した時の寸法変化である。

と、画面ぶれは生じないものの、1dB程度の出力低下 で走行し、適正であった。そして、このような表面が、 サンプルNo. 6のようにフィラー混入した樹脂層を重 わた積層型のフィルムになっていると、作製中にフィラ ー内添構造のため粉落ちも発生せず同じような性能が得*50 で比較した。測定器は赤色レーザーが付設された測長器 7

を用い調べた。そしてこれらのデッキ走行におけるトラ *【0030】 ックずれをリニア値でみた。 * 【表2】

サンプ #No.		熟物性		温度变化		湿度変化	
	反転温度	熱収縮	熱膨脹係数	5℃	40°C	10%RH	801RH
	r	比較何比	比較例比	高さ/幅の比(%)		高さ/ 幅の比(%)	
7	112	0. 34	2. 2	-0. 35	0.45	2	-3. 6
8	120	0. 29	3	-0. 45	0. 35	5	-4.5
9	113	0. 2	2. 6	-0. 12	0. 28	3.5	-2.5
比較例	75	-	_	-0. 7	0.6	8	-5. 2

【0031】すると(表2)に示すように、比較例は、 反転温度の低さや、熱収縮の大きさおよび熱膨張係数が 大きいため、試験範囲では大きな変化率を示し、このた めリニア値は、使用温度範囲で変形によるトラックずれ が生じたため、3μ■程度となってしまっていた。

【0032】これに対し、本発明でのサンプルはNo.7~9ともに反転温度も>110℃より高く、熱収縮も従来より1/3~1/5と小さくかつ熱膨張係数も2~3倍のすぐれた熱物性を有しているため、温度、湿度変化の範囲の中で変形率も、温度に対しては±0.5%以内でかつ温度に対しても±5%以内の小さな変形挙動しか示さず、このため、リニア値も0~1μmが確保され、走行中での出力低下もほとんど見られなかった。

【0033】したがって本実施例に示すように、熱物性 の改良された基板と磁気記録層から構成される磁気記録 媒体では、温・湿度変化に対して改良されるため、使用 温度範囲の拡大や、保存期間の長期化を実現できる。

(実施例3) さらに素材の改良として、図4に示すポリパラフェニレンビスチアゾールを混入したポリエチレンナフタレートの基板を入手し作製した。厚みは3.5μmで他はすべて実施例1と同様にして磁気記録媒体を作製した。

【0034】すると本発明のサンプルは、60℃、20Hr後の熱変形では従来0.2%であったの対し、これは0%であった。このためリニア値では従来1μ■程度であったものが、これは0μ■でほとんど固体状態に近かった。また機械的強度も従来より10%改良されているためか、デッ 40 キ走行試験でも5000pass経過後でも端面からのクラックや粉落ち摩耗粉がまったくみられずすぐれた耐久性を示すことがわかった。この理由はおそらく、ボリバラフェニレンビスチアゾールの骨格構造に起因するものと考えられる。すなわち、主鎖を形成する炭素元素にS、Nが挿入されているため、1)C-N、C-Sによって従来になく分子間結合距離が短縮されている、2)分子回転運動がしにくい骨格のため、熱によって発生する分子運動がより高温度でないと生じてこないことが考えられる。

【0035】したがって本発明に示すような効果が実現※50

※でき、より改良された磁気記録媒体として実現できるいえる。

[0036]

【発明の効果】以上説明したところから明らかなよう に、本発明によると、作製時に転写などのない表面形状 が制御された磁気記録媒体を実現でき、走行耐久性、高 C/N特性を有する磁気記録媒体を提供できる。

【0037】1)表面、裏面の形状制御がなされている ため、形状転写のない、高品質な特性と、走行性、出力 低下のない、磁気ヘッドへの均一接触面が形成される特 性を示す。

【0038】2)熱変形では熱物性の改良により、温・ 温度変化に対する変形が小さいため、使用温度範囲の拡 大、保存期間の長期化が図れる。

【0039】3)ポリバラフェニレン系アミドを混入した共重合体基板で実施すると、温・湿度条件の変化への30 水和性の低下や、分子鎖の伸長間隔が小さくなり、安定した磁気記録媒体の作製と、固体の基板に近似的な特性を有する磁気記録媒体が提供可能となる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の一実施の形態にかかる磁気記録媒体の 構成図

【図2】本発明の実施例1における磁気記録媒体の表面 性を示す図。

【図3】本発明の実施例2における磁気記録媒体の温度 - 収縮曲線特性図。

【図4】本発明の実施例3における共重合体の分子骨格 を示す図

【図5】本発明の実施の形態における、テープの幅、高さなどの定義を説明するための図。

【符号の説明】

- 1 非磁性基板
- 2 磁気記録層
- 3 プラズマCVDカーボン層
- 4 潤滑層
- 5 バックコート層

(磁性面積)

【図1】

【図2】

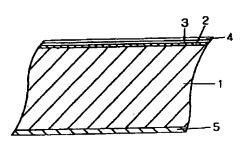
1 非磁性基板

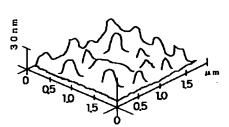
2 磁気配象層

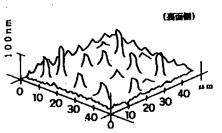
3 プラズマCDVカーボン局

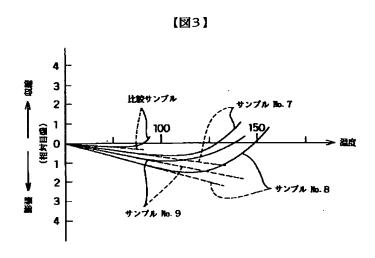
4 再滑層

5 パックコート屋





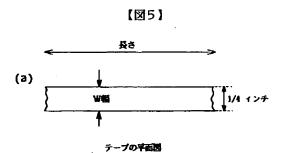


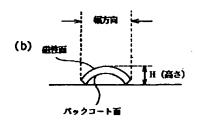


$$-\left(x-\left(x-\left(x-x\right)-x\right)_{n}\right)$$

n:重合度

Y:-CNS-





テープの新面図